

2008 年 10 月 29 日

各 位

住友金属鉱山株式会社

2008 年度の設備投資について（単独および当社グループ）

1．概要

- 1）2008 年度の単独の設備投資額は、222 億円（前年度比 21%増）を予定しております。
各部門別の内訳および推移は以下のとおりです。（億円）

	07 年度 実績	08 年度 当初予想	08 年度		
			上期実績	下期予想	計
資 源	5	10	4	4	8
金 属	124	150	54	86	140
電子材料および機能性材料	41	60	21	32	53
研 究	8	9	4	6	10
その他	5	6	3	8	11
設備投資計	183	235	86	136	222

- 2）2008 年度の当社グループの設備投資・投資額は、600 億円（前年度比 15%減）を予定しております。
各セグメント別の内訳および推移は以下のとおりです。（億円）

	07 年度 実績	08 年度 当初予想	08 年度		
			上期実績	下期予想	計
資 源	94	71	44	36	80
金属および金属加工	421	265	112	146	258
電子材料および機能性材料	118	138	73	64	137
その他	18	28	12	21	33
設備投資計	651	502	241	267	508
海外資源金属プロジェクト投資	52	124	47	45	92
計	703	626	288	312	600

当社持分相当を計上している。

2．特記事項

- 1）本年度の単独の大型案件としては、以下を予定しております。
電気ニッケル 41 千 t 増強起業 51 億円
- 2）本年度の当社グループの大型案件としては、以下を予定しております。
コーラルベイニッケル社
HPAL 第二工場建設 65 億円（総額 307 百万米ドル）
テープ（Chip On Film 等）起業 37 億円（総額 39 億円）

3．お問い合わせ先

広報 IR 部 大場 浩正

TEL：03 - 3436 - 7705

以上